

中国国际科技促进会标准化工作委员会

【2025】中科促标字第 1303 号

关于开展《碳化硅晶圆化学机械抛光(CMP)设备通用技术要求》等五项团体标准公开征求意见的通知

各位专家及各有关单位：

根据《中国国际科技促进会团体标准管理办法》的相关要求，《碳化硅晶圆化学机械抛光(CMP)设备通用技术要求》等五项团体标准已经进行多次讨论和修改并已形成征求意见稿。

诚挚邀请各位专家及有关单位于 2025 年 12 月 4 日前将五项团体标准的修改意见和建议反馈至中国国际科技促进会标准化工作委员会。

联系人：王文秀

电话：13311201698

监督投诉 联系人：郑华林

电话：010-62652520 或 13910851718

邮箱：bzw@ciapst.org

地址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 13 层 F

附件：征求意见标准清单

中国国际科技促进会标准化工作委员会

2025 年 11 月 3 日

标准化工作委员会

7101020440012

附件

征求意见标准清单

序号	标准名称
1	碳化硅晶圆化学机械抛光(CMP)设备通用技术要求
2	智能电池管理系统(BMS)技术规范
3	水文一杆通监测技术规范
4	人工智能大模型 车路云一体化协同技术规范
5	基于 BIM 的水利工程在线监控技术规程

